

公益財団法人 キヤノン財団

<http://www.canon-foundation.jp/>

研究助成プログラム「産業基盤の創生」

http://www.canon-foundation.jp/aid_industrial_base/outline.html

キヤノン財団は「人々の暮らしを支え、人間社会が将来も発展していく基盤である産業」の礎となる研究、人類の英知を深め永続的な繁栄を目指す研究に対して助成を行ないます。

助成金額 1件あたりの申請総額：上限 1,500 万円（助成件数：10 数件程度）

助成期間 1 年間または 2 年間

助成対象 日本国内の大学、大学院、高等専門学校、公的研究機関等に勤務する研究者

選考方法 キヤノン財団選考委員による一次選考（書類選考）および二次選考（面接）

日本の強い産業を更に強化する、あるいは新たな産業を興すことによって経済発展を促すような科学技術分野にあって、独創的、先駆的、萌芽的な研究を募集します。このような分野として、ICT・エレクトロニクス・ロボティクス、健康・医療・生命科学、バイオテクノロジー、環境・資源・エネルギー、マテリアル・デバイス・プロセス、サービスサイエンス（注）があげられます。

また、社会的に複雑で難しい課題を解決するために、分野間の知的な触発や融合を図る挑戦的な新興・融合テーマなども対象として含めます。

日本の経済発展には地域の活性化が不可欠です。キヤノン財団は特に地域の活性化に貢献する研究を重点的に支援します。地方に位置する大学等の研究を支援するとともに、中央に位置する大学等の研究であっても地域の活性化を目指す研究について支援します。

助成分野の詳細はリンク先の PDF をご確認ください。

http://www.canon-foundation.jp/common/pdf/aid_industrial_base/cz_s_betuhyou_1704.pdf

応募は電子申請となります。

http://www.canon-foundation.jp/aid_industrial_base/form.html

電子申請期間

2017 年 6 月 1 日（木）10 時 ～ 2017 年 6 月 30 日（金）15 時

申請書 PDF の電子データ提出および応募書類の提出

2017年7月3日（月）必着

応募様式・書類は以下よりダウンロードして下さい。

http://www.canon-foundation.jp/aid_industrial_base/information.html

過年度の助成例は以下よりご参照下さい。

http://www.canon-foundation.jp/aid_awardees/index.html